快速凝固 Cu-Sn 亚包晶合金的电阻率及力学性能*

翟秋亚 杨扬 徐锦锋 郭学锋

(西安理工大学材料科学与工程学院,西安 710048) (2007年1月23日收到2007年4月28日收到修改稿)

定量表征了快速凝固 Cu-xwt% Sr(x=7,13.5,20) 亚包晶合金的电阻率和力学性能 理论分析了冷却速率与合 金性能之间的关系.研究结果表明,在急冷快速凝固条件下 随着冷却速率的增大,合金组织显著细化、晶界增多, 对自由电子的散射作用增强,Cu-Sn 亚包晶合金的电阻率升高.当晶界散射系数取 r = 0.992 时,可用 M-S 模型分析 其电阻率.同时,细晶强化作用增强,合金的显微硬度和抗拉强度呈线性增大,并且细晶区显微硬度略大于粗晶区 显微硬度.冷却速率的增大使合金的伸长率减小,其值在1.0%—4.6%范围.

关键词:Cu-Sn 亚包晶合金,快速凝固,电阻率,力学性能 PACC:8140R,8170

1.引 言

Cu-Sn包晶合金具有优良的导电性能,广泛应 用于电机、继电器、波导管等电气装置零部件的连 接^[1-5].然而,用常规凝固技术制备的Cu-Sn合金材 料已很难满足高导电性、高强度及耐磨性的要求. 急冷快速凝固技术可使液态金属获得10⁶ K/s 以上 的冷却速率,实现合金的快速形核与长大,获得偏析 程度小、合金相固溶度高、成分均匀和组织细小的快 速凝固组织,甚至形成与平衡凝固组织不同的亚稳 相结构^[6].显著细化的组织和亚稳的相结构对合金 的物理性能具有显著的影响^[7,8].因此,深入系统地 研究快速凝固合金的结构特征与性能特点具有一定 的理论意义.本文采用急冷实验方法,对快速凝固 Cu-Sn 亚包晶合金的电学和力学性能进行了定量表 征,理论分析了冷却速率和组织形态与合金性能之 间的相关规律.

2. 实验方法

Cu-xwt%Sn(x = 7,13.5,20)母合金用高纯Cu (99.99%)和Sn(99.999%)在超高真空电弧炉中熔 炼配制而成.样品质量约为1.2g.采用单辊法实现 快速凝固,实验过程中辊面线速度控制在 5—23 m/s 范围.获得的合金薄带尺寸为:厚 15—50 μm,宽 4mm,长1—2 m.

合金薄带经树脂镶嵌、抛光之后,选用"5g FeCl₃ +15ml HCl + 100 ml C₂H₅OH"溶液进行浸蚀.采用 ARMRAY-1000B型扫描电子显微镜(SEM)分析合金 的组织形态,用 SZ-82型数字式四探针测试仪测定 合金的电阻率,用 HXD-1000TMC型显微硬度仪测试 合金的显微硬度,并用 SH500型数显式推拉力计测 试合金的抗拉强度及伸长率.

3. 结果与讨论

在快速凝固条件下,冷却速率对合金组织及性 能有着显著的影响.为了揭示冷却速率与合金性能 之间的相关规律,将热传导方程、Navier-Stokes 方程 和连续方程相耦合,对液态合金的温度场和冷却速 率 $\dot{T}(\dot{T} = -dT/dt)$ 进行了理论计算.动量传输和能 量传输主控方程表达如下^[9]:

Navier-Stokes 方程为

$$\frac{\partial V}{\partial t} + U \frac{\partial V}{\partial y} + V \frac{\partial V}{\partial x} = i (T) \nabla^2 V , \qquad (1)$$

 $\frac{\partial U}{\partial t} + U \frac{\partial U}{\partial y} + V \frac{\partial U}{\partial x} = g + i (T) \nabla^2 U , \quad (2)$

其中 V,U分别为水平和垂直方向的速度,g为重力

^{*}陕西省自然科学基金(批准号 2006E₁34)和陕西省教育厅科学研究计划(批准号 106JK220)资助的课题.

[†] E-mail:qiuyazhai@xaut.edu.cn

加速度 , $n(T) = v_0 \exp(E/RT)$ 为随熔体温度变化的 动力学粘度系数 , v_0 为与合金有关的常数 ,E 为粘 流活化能 ,R 为气体常数.

连续方程为

$$\frac{\partial U}{\partial y} + \frac{\partial V}{\partial x} = 0.$$
 (3)

熔体和固体能量方程分别为

$$\frac{\partial T}{\partial t} + U \frac{\partial T}{\partial y} + V \frac{\partial T}{\partial x} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right), \quad (4)$$
$$\frac{\partial T}{\partial t} + V \frac{\partial T}{\partial x} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right). \quad (5)$$

其中,T为温度, α 为热扩散系数.

Navier-Stokes 方程和热传导方程的初始条件和 边界条件采用了惠希东等人¹⁰¹的处理方法, 44轮与 熔体接触表面的传热按照牛顿方式进行, 即

 $\lambda(\partial T/\partial y)|_{y=0} = h_i(T_+ - T_-),$ 其中, λ 为合金的热导率, $T_+ 和 T_-$ 分别为熔体与辊 轮接触面熔体和辊轮一侧的温度, h_i 为界面换热系 数. 合金的物性参数由纯 Cu 和 Sn 的物性参数^[11]拟 合而成. 理论计算所用物性参数见表 1. 计算结果 表明, 随着辊速的增大, 冷却速率增大. 计算获得的 冷却速率在 3.26×10^6 — 4.60×10^6 K/s 范围.

参数 — —			
	Cu-7%Sn	Cu-13.5%Sn	Cu-20% Sn
熔体热导率 $\lambda_L / W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$	160.51	155.46	150.09
固体热导率 λ _s /W·m ⁻¹ ·K ⁻¹	235.85	227.78	219.18
熔体比热 C _L /J·kg ⁻¹ ·K ⁻¹	485.13	475.36	464.95
固体比热 C _S /J·kg ⁻¹ ·K ⁻¹	463.99	455.07	445.56
熔体密度 $\rho_{\rm L}/{\rm kg} \cdot {\rm m}^{-3}$	7896.53	7882.22	7881.09
固体密度 p _S /kg·m ⁻³	8895.26	8831.17	8762.84
结晶潜热 ∆ <i>H</i> /J·kg ⁻¹	1.34×10^5	1.28×10^5	1.23×10^5
界面换热系数 h _i /W·m ⁻² ·K ⁻¹	1.0×10^6	1.0×10^{6}	1.0×10^6
熔池高度 H/m	1.2×10^{-3}	1.2×10^{-3}	1.2×10^{-3}
辊轮半径	6×10^{-2}	6×10^{-2}	6×10^{-2}
液柱宽度 L/m	1.6×10^{-3}	1.6×10^{-3}	1.6×10^{-3}
喷嘴宽度 <i>l</i> /m	8×10^{-4}	8×10^{-4}	8×10^{-4}
辊轮热导率 λ _w /W·m ⁻¹ ·K ⁻¹	397	397	397
辊轮密度 ρ _w /kg·m⁻³	8.96×10^3	8.96×10^3	8.96×10^3
辊轮比热 C _w /J·kg ⁻¹ ·K ⁻¹	390	390	390
辊轮角速度 $\omega/rad \cdot s^{-1}$	333—871	333—871	333—871
粘流活化能 E/kJ·mol ⁻¹	29.52	28.55	20.71
气体常数 R/J·K ⁻¹ ·mol ⁻¹	8.3144	8.3144	8.3144
重力加速度 $g/m \cdot s^{-2}$	9.8	9.8	9.8

表1 理论计算所用物性参数

取估

3.1. 快速凝固合金的电阻率

图1为合金电阻率随冷却速率的变化情况.可



图 1 电阻率随冷却速率的变化 (a) Cu-7% Sn 合金; (b) Cu-13.5% Sn 合金; (c) Cu-20% Sn 合金

以看到,在成分一定的情况下,合金的电阻率随冷却 速率的升高而增大.一方面,冷却速率升高,晶粒细 化,晶界增多,根据二流体模型^[12],运动中的电子在 晶界上将要遭到散射,这将导致参与导电的有效电 荷密度降低;另一方面,冷却速率升高,合金相的固 溶度将随之增大,导致晶格畸变增大,晶格势场的周 期性被破坏,从而增加了电子散射的概率,这些都会 使合金的电阻率增大.

对于低维薄膜材料,一般只考虑表面散射对合 金电阻率的影响,可采用著名的Fuchs 尺寸效应理 论(F-S 模型)^{13]}进行分析,电阻率表达式为

$$\rho_{\rm g} = \rho_0 \Big[1 - (3/2k_0) (1 - p) \\ \times \int_1^\infty \Big(\frac{1}{t^3} - \frac{1}{t^5} \Big) \frac{1 - e^{-k_0 t}}{1 - p e^{-k_0 t}} dt \Big]^{-1} , \quad (6)$$

其中

$$k_0 = a/l_0.$$
 (7)

当考虑晶界散射及表面散射时,Fuchs 模型的表达 式为

$$\rho_{\rm f} = \left\{ \frac{1}{\rho_{\rm g}} - \frac{6}{\pi k_0 \rho_0} (1 - p) \int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\theta \int_1^{\infty} \mathrm{d}t \, \frac{\cos^2 \theta}{Q^2 (t, \theta)} \right\}$$
$$\times \left(\frac{1}{t^3} - \frac{1}{t^5} \right) \frac{1 - e^{[-k_0 t (\zeta(t, \theta))]}}{1 - p e^{[-k_0 t (\zeta(t, \theta))]}} \right\}^{-1} , \qquad (8)$$

$$Q(t,\theta) = 1 + \beta/\cos\theta(1 - 1/t^2)^{1/2}, \quad (9)$$

$$\beta = l_0 r/d(1 - r), \quad (10)$$

其中 ρ_0 和 ρ_g 分别为合金固有电阻率和晶界电阻 率 不同成分合金的 ρ_0 值用纯 Cu(1.694 $\mu\Omega \cdot cm$)和 纯 Su(12.6 $\mu\Omega \cdot cm$)固有电阻率^[11]拟合而成 ,分别为 $\rho_{(7\%Sn)} = 2.12 \ \mu\Omega \cdot cm$, $\rho_{(13.5\%Sn)} = 2.54 \ \mu\Omega \cdot cm$, $\rho_{(20\%Sn)} = 3.29 \ \mu\Omega \cdot cm$. 对(8)式取 $\rho_g = \rho_0$. 膜表面镜 面反射系数 p 取值 0—1. r 为晶界散射系数 ,通常 取值在 0—1 范围 ; l_0 为电子平均自由程 ,取 45 nm^[13] ; a 为合金薄带厚度 ; d 为合金晶粒平均尺 寸. 晶粒尺寸 d 的定义为^[14] :对柱状晶为一次轴间 距 对等轴晶为晶粒直径. 合金薄带厚度 a 随 \dot{r} 的 变化关系为

$$a_{7\% \text{ Sn}} = 247.38 - 69.55 \dot{T} + 3.79 \dot{T}^2$$
, (11)

$$a_{13.5\% \text{ Sn}} = 160.29 - 33.43 \dot{T} + 0.27 \dot{T}^2$$
, (12)

 $a_{20\% \text{ Sn}} = 1033.12 - 480.35 \dot{T} + 56.82 \dot{T}^2.(13)$ 实验测定的晶粒尺寸 d 随 \dot{T} 的变化关系为

$$d_{7\% \,\text{Sn}} = 152.87 - 64.60 \dot{T} + 6.88 \dot{T}^2$$
, (14)

 $d_{13.5\% \,\text{Sn}} = 47.19 - 19.02\dot{T} + 1.96\dot{T}^2$, (15)

$$d_{20\% \text{ Sn}} = 11.99 - 4.49 \dot{T} + 0.45 \dot{T}^2$$
. (16)

联合(6)-(16)式,理论计算得到的合金电阻率 如图1中虚线所示.可知,理论值与实测值相差较 大,无论如何对 *p*进行取值(0-1),对合金电阻率影 响都很小,这说明 Fuchs 理论并不适合快速凝固合 金电阻率的分析.这是由于,Fuchs 理论是基于薄膜 表面散射建立起来的,因而对尺寸效应有较好的适应性.而快速凝固样品的厚度通常为几十 µm,远大于电子的平均自由程,因此,合金薄带实际上并不存在明显的尺寸效应.

Mayadas 和 Shatzkes¹¹³提出了晶界电阻率模型 (M-S模型),可以较好地描述包含体散射(声子和空 位引起的散射)和晶界散射的多晶薄膜的电阻率 表 达式为

$$o_0/\rho_g = 3\left[\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\beta + \beta^2 - \beta^3 \ln\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)\right].$$
(17)

由(17)式计算得到的合金电阻率如图1中实线 所示.对于 M-S 模型,电阻率对晶界散射系数十分 敏感.当r=0.992时,理论计算值与实测值比较接 近.通过对比理论值与实验值发现,为使理论值与 实验值吻合良好,r的取值接近于1.这是由于 M-S 模型仅考虑了膜长度方向的晶界散射和体散射,而 忽略了膜厚度方向的散射,更没有考虑晶体缺陷如 位错、孪晶等对电阻率的影响.实际上,在快速凝固 合金中存在着较大的剪应力,造成合金薄带中位错 堆积、孪晶增多^[14].只有当r取值趋近于1时,才能 够综合地反映晶界和晶体缺陷对合金电阻率的 影响.

3.2.快速凝固合金的力学性能

3.2.1. 显微硬度

图 (x a) (b) (c) 分别为快速凝固 Cu-7% Sn, Cu-13.5% Sn, Cu-20% Sn 合金显微硬度随冷却速率的变 化关系.可见 随着冷却速率的增大,合金显微硬度 大体上呈线性增大.不同晶区的显微硬度差异较 小,通过线性拟合可以看出,辊面柱状晶区的显微硬 度略高于自由面粗晶区的显微硬度,薄带中部的显 微硬度相对较低.这种变化反映了冷却速率对合金 组织形态的影响.冷却速率增大,晶粒显著细化,细 晶强化作用增强.在冷却速率不变的条件下,随着 合金元素 Sn 含量增大,合金显微硬度显著提高.说 明快速凝固合金除具细晶强化和析出强化之外,溶 质截留所致的固溶强化效果亦非常明显.另外,熔 体快淬和辊轮驱动的剪应力使合金的位错、孪晶等 晶体缺陷增多^[9],也起到了一定的强化作用.

3.2.2. 抗拉强度

图 3 为快速凝固 Cu-Sn 合金抗拉强度随冷却速 率的变化.可见,由于冷却速率的增大,合金组织显 著细化,导致合金的抗拉强度增大.其抗拉强度远



图 2 显微硬度随冷却速率的变化 (a) Cu-7% Sn 合金;(b) Cu-13.5% Sn 合金;(c) Cu-20% Sn 合金

大于平衡凝固条件下锡青铜的抗拉强度(220—280 N/mm²)^{15]}.通常合金材料的抗拉强度 $\sigma_{\rm b}$ 和显微硬度 *HV* 之间的关系可用下式表示^[16]:

$$\sigma_{\rm b} = 9.8 \, cHV \, , \qquad (18)$$

其中 c 为与材料有关的常数,对 Cu-7% Sn,Cu-



图 3 抗拉强度随冷却速率的变化

13.5% Sn 和 Cu-20% Sn 合金 c 值分别取 0.46,0.41 和 0.33,系纯 Cu 和纯 Sn 的 c 值¹⁶¹拟合而成. HV 值为合金薄带急冷面、自由面和薄带中部显微硬度 的平均值. 当冷却速率较低时,抗拉强度的实验值 与计算值比较吻合(如图 3),而当冷却速率较高时, 实验值逐渐小于理论计算值. 这主要与冷却速率升 高,合金的晶粒细化及合金薄带厚度减小有关. 因 为,不同冷却速率下所获得合金薄带的厚度存在较 大的差异. 高冷却速率得到的薄带的厚度较薄,在 测试薄带的抗拉强度和伸长率时,因存在一定的尺 度效应,使得实测值与理论计算值出现偏差. 冷却 速率愈大,合金薄带愈薄,这种差异就愈大,实测的 力学性能值比理论计算值降低得就愈多.

3.2.3. 伸长率

图 4 为快速凝固 Cu-7% Sn, Cu-13.5% Sn, Cu-20% Sn 合金的伸长率随冷却速率的变化.可见,在 急冷快速凝固条件下,合金的伸长率随冷却速率的 增大而减小.快速凝固 Cu-Sn 合金的伸长率在 1.0%—4.6%范围,其值略小于平衡凝固条件下锡 青铜的伸长率 2%—5%^[15].数学回归得到的伸长 率随冷却速率的变化关系为

$$\delta_{7\% \text{ Sn}} = 51.04 - 19.74T + 1.93T^2$$
, (19)

 $\delta_{13.5\% \,\text{Sn}} = 20.26 - 8.17 \dot{T} + 0.86 \dot{T}^2 , \quad (20)$

 $\delta_{20\% \text{ Sn}} = 14.73 - 5.75 \dot{T} + 0.59 \dot{T}^2. \quad (21)$

合金伸长率随冷却速率的变化趋势除与组织细 化和晶体缺陷增多相关外,也与薄带厚度随冷却速 率增大而减小所引起的尺寸效应有关.

3.3.合金组织形态与性能的相关性

快速凝固 Cu-Sn 合金所呈现出来的电学与力学



图 4 伸长率随冷却速率的变化

性能,与合金的微观组织结构密切相关. 在快速凝固条件下,大的冷却速率往往导致迥异于常态组织的形成. 譬如,在较低冷却速率(扩=3.65×10°K/s) 条件下,快速凝固 Cu-7% Sn 合金的组织形态如图 ƒ(a)所示. 从中可以看出,在薄带厚度方向上大致 可分为二个晶区:近辊面柱状晶区和自由面粗大等 轴晶区. 柱状晶区离辊面最近,受 Cu 辊的激冷作用 较强,在垂直辊面的方向上形成了较大的温度梯度, 以定向凝固为主,形成柱状晶组织. 当柱状晶生长 延伸到一定厚度时,由于结晶潜热的释放和不断增 厚的凝固层热阻的增大,必然造成柱状晶前方冷却 速率的减小和温度梯度的降低,从而引起柱状晶生 长驱动力减弱,进而导致粗大等轴晶的形成.

图 5(b)为 Cu-7% Sn 合金较高冷却速率(*r* = 4.31×10° K/s)条件下的组织形貌.由于冷却速率增大,铜辊对熔体的激冷作用显著增强,形核率明显增大,晶体形态以均匀细小的等轴晶为特征,因而形成全部的细小等轴晶组织.

可见 随着冷却速率的增大 ,Cu-Sn 合金的生长 方式由柱状晶向等轴晶转变 ,并且晶粒明显细化、晶 界增多、晶粒尺寸显著减小 ,这与平衡凝固所形成的 粗大枝晶明显不同. 这种组织结构的变化对合金的 电阻率和力学性能均产生了较大的影响.



4.结 论

在急冷快速凝固条件下,随着冷却速率的增大, 一方面,合金组织显著细化、晶界增多,溶质截留效 应显著,对自由电子的散射作用增强,Cu-Sn 亚包晶 合金的电阻率明显增大,当晶界散射系数取 r = 0.992时,可用 M-S 模型分析其电阻率;另一方面, 细晶强化作用显著增强,合金的显微硬度和抗拉强 度呈线性增大,并且辊面柱晶区的显微硬度略高于 自由面粗晶区的显微硬度,与此同时,合金的伸长率 也相应减小,其值在1.0%—4.6%范围.由于存在 尺度效应,使得力学性能的实测值低于理论计算值. 而且冷却速率愈大,合金薄带愈薄,差值愈大.

- [1] Al-Ganainy G S , Fawzy A , Ei-Salam F A 2004 Physica B 334 443
- [2] Lee K L , Hu C K 1995 J. Appl. Phys. 78 4428
- [3] Liu X Y , Kane W , McMahon Jr C J 2004 Scripta Mater . 50 673
- [4] Kim H K , Tu K N 1995 Appl
- [5] Liu C Y , Chen C , Tu K N 2007. Appl. Phys. 10 5703
- $\left[\begin{array}{cc} 6 \end{array} \right] \quad Xu \; J \; F$, Wang N , Wei B B 2004 ${\it Chin} \; . \; {\it Sci} \; . \; {\it Bull} \; . \; 49 \; 2242$
- [7] Lu C W, Lu Z C, Sun K, Li D R, Zhou S X 2006 Acta Phys. Sin.
 55 2553 (in Chinese) [陆曹卫、卢志超、孙 克、李德仁、周少 雄 2006 物理学报 55 2553]
- $\left[\begin{array}{c} 8 \end{array} \right] \quad Bao \ B \ H \ , Song \ X \ F \ , Ren \ N \ F \ , Li \ C \ S \ 2006 \ Acta \ Phys \ . \ Sin \ . \ 55$

3698 (in Chinese)[鲍丙豪、宋雪丰、任乃飞、李长生 2006 物理 学报 55 3698]

- [9] Xu J F, Wei B B 2004 Acta Phys. Sin. 53 1909 (in Chinese) [徐 锦锋、魏炳波 2004 物理学报 53 1909]
- [10] Hui X D, Yang Y S, Chen X M, Hu Z L 1999 Acta Metall. Sin.
 35 1206 (in Chinese] 惠希东、杨院生、陈晓明、胡壮麟 1999 金 属学报 35 1206]
- [11] Brandes E A 1983 Smithells Metals Reference Book 14 6
- [12] Jacob U , Vancea J , Hoffmann H 1990 Phys. Rev. B 17 11852
- [13] Mayadas A F , Shatzkes M 1970 Phys. Rev. 1 1382

- [14] Xu J F, Wei B B 2005 Acta Phys. Sin. 54 3444 (in Chinese)[徐 锦锋、魏炳波 2005 物理学报 54 3444]
- [15] Editors committee of data handbook of mechanical engineering material 1995 Data Handbook of Mechanical Engineering Material (Beijing :Mechanical Industry Press)(in Chinese)[机械工程材料 性能数据手册编委会 1995 机械工程材料性能数据手册(北 京:机械工业出版社)]
- [16] Yao Q J 1985 Data Handbook of Metal Mechanical Test (Beijing: Mechanical Industry Press)(in Chinese)[姚启均 1985 金属机械 性能试验常用数据手册(北京:机械工业出版社)]

Electrical resistivity and mechanical properties of rapidly solidified Cu-Sn hypoperitectic alloys *

Zhai Qiu-Ya[†] Yang Yang Xu Jin-Feng Guo Xue-Feng

(School of Materials Science and Engineering , Xi 'an University of Technology , Xi 'an 710048 , China) (Received 23 January 2007 ; revised manuscript received 28 April 2007)

Abstract

The electrical resistivity, microhardness, tensile strength and elongation of rapidly solidified Cu-xwt. % Sn(x = 7, 13.5, 20) hypoperitectic alloys are investigated, and the relationships between cooling rate and properties of the alloys are further analyzed theoretically. It is found that, under rapid solidification, the microstructure is refined and the amount of grain boundary increases, and the scattering of free electrons is thus intensified, resulting in the rise of alloy resistivity. Provided that the value of grain boundary reflection coefficient r is about 0.992, the electrical resistivity of the alloys can be theoretically analyzed by the M-S model. With the increase of cooling rate, the microhardness and tensile strength of alloy foils increase linearly, but the elongation decreases within the range of 1.0%—4.6%.

Keywords : Cu-Sn hypoperitectic alloy, rapid solidification, electrical resistivity, mechanical properties PACC : 8140R, 8170

^{*} Project supported by the Natural Science Foundation of Shaanxi Province , China(Grant No. 2006E₁34) and the Natural Science Foundation of Shaanxi Educational Committee , China(Grant No. 06JK220).

[†] E-mail ;qiuyazhai@xaut.edu.cn